## 特許協力条約

REC'L 0 9 FEB 2006

WIPO

PCT

PCT / 特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) (PC T36 条及びPC T規則 70)

出願人又は代理人 の曹類記号 K-85Carbide	今後の手続きについ	ついては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。					
国際出願番号 PCT/JP2004/012872	国際出願日 (日. 月. 年) 30.	08. 2004	優先日 (日.月.年) 29.	08. 2003			
国際特許分類(I P C) Int.Cl. G02B5/128(2006.01), B32B7/02(2006.01), B32B27/32(2006.01)							
出願人(氏名又は名称) 日本カーバイド工業株式会社							
<ol> <li>この報告書は、PCT35条に基づき、 法施行規則第57条 (PCT36条)の</li> </ol>	規定に従い送付する	•					
3. この報告には次の附属物件も添付され	<ol> <li>2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。</li> <li>3. この報告には次の附属物件も添付されている。</li> <li>a. ☑ 附属書類は全部で 2 ページである。</li> </ol>						
☑ 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙(PCT規則 70.16 及び実施細則第 607 号参照)							
□ 第Ⅰ欄4.及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの 国際予備審査機関が認定した差替え用紙							
b. 「電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。 配列表に関する補充欄に示すように、電子形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。 (実施細則第 802 号参照)							
4. この国際予備審査報告は、次の内容を	含む。			•			
▼ 第 I 欄 国際予備審査報告の基礎 「 第 II 欄 優先権 「 第 II 欄 優先権 「 第 II 欄 競技性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 「 第 IV 欄 発明の単一性の欠如 「 第 V 欄 P C T 35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 「 第 V I 欄 ある種の引用文献 「 第 V I 欄 国際出願の不備 「 第 Y I 欄 国際出願の不備 「 第 Y I 欄 国際出願に対する意見							
国際予備審査の請求書を受理した日		国際予備審査報告を作成した日					
28.06.2005		20.0	1. 2006	0105			

国際予備審査の請求書を受理した日 28.06.2005	国際予備審査報告を作成した日 20.01.2006
名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員) 2V 9125
日本国特許庁 (I PEA/JP) 郵便番号100-8915	森口良子
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3271

第	I欄	報告の基礎				
1.	重智	語に関し、この予備	   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・	ーーー	1.7-	
•-		出願時の言語に。		10v2ccmc	U/C.	
				の官語である	語に変	開訳された、この国際出願の翻訳文
			PCT規則12.3(a)	_		## \
		□ 国際公開 (P	PCT規則12.4(a)	)		
,	•	国際予備審査	₹(PCT規則55.	2(a) 又は55.3	(a))	
2.	<b>Ξ</b> σ.	)報告は下記の出願	『恋類を基礎とし》	<b>►_ (法第6条</b>	* (PCT14条) の規定に	基づく命令に応答するために提出され
-					この報告に添付していな	
	П	出願時の国際出願	原書類			
	V	明細書				
		箪	1 – 2 9	ページ、	出願時に提出されたもσ.	ר
		第 	1 2 2	<i>─</i> ページ∗.	PHINAL I - Marked - 1-1-1	´ 付けで国際予備審査機関が受理したもの
		第		ページ*、	`	D . 付けで国際予備審査機関が受理したもの . 付けで国際予備審査機関が受理したもの
	V	請求の範囲				
	) .a.		2, 4-13	項、	出願時に提出されたもの	0
		第		項*、	、PCT19条の規定に基	もづき補正されたもの
		第	1, 3	項*、	28. 06. 2005	の もづき補正されたもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
		界		垻*、	·	付けで国際予備審査機関が受理したもの
	V	図面				
		第	1-8	<u>ページ</u> /図、	出願時に提出されたもの	
		第	<del></del>	ページ/図*、ページ/図*	·	付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
				<b>У</b> Л—У/ 🖂 .,		刊り (国際 //個型基級内が文金したし
		配列表又は関連す 配列表に関す	するテーブル する補充欄を参照す	ナストレ		
		日ムアリタス・マッペック	Ombulling of the second	10		
3.	П	補正により、下記	記の書類が削除さ	h.*_		·
٥.	l					
		明細書	第			ページ
		□ 請求の範囲	第 <sub></sub> 第 <sub></sub>			項。 ペーニ>> /団
			 外 かい いっぱん かい			ベージ/図
					ること)	
1		この知告は 補子	左郷に示したよう!	と この報告に	- 茶付されかつ以下に示し	した補正が出願時における開示の範囲を超
4.	1					た常にから順時におりる開示の範囲を趋作成した。(PCT規則70.2(c))
		厂 明細費	<b>435</b>		,	st
		明神智・開水の範囲	<b>弁</b> 質			<b>₹</b>
		図面	第			。 ページ/図
		□ 配列表(具体	的に記載すること	<b>±</b> )		
		□ 配列表に関連	!するテーブル(具	<b> 体的に記載す</b>	-ること)	
* 4	1 17	r眩当する場合、そ	・の用紙に "super	eeded″ と記入	<b>、されることがある。</b>	
	• •	-190		J0602 - HE.	.04000000000000000000000000000000000000	

<b>建去部件</b>	# L=	EE-3-	ス屋	(KX. 文.	備報告	:
447377	エル	1921 9		ルボー	加級官	-

国際出願番号 PCT/JP2004/012872

見解			
新規性(N)	請求の範囲	1-13	
	請求の範囲		無
進歩性(IS)	•	1-13	
	背双の範囲		
産業上の利用可能性 (IA)		1-13	
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
文献及び説明 (PCT規則で請求の範囲第1-1記載も示唆もされて)	3項に係る発明は、	国際調査報告で引用され	1たいずれの文献(
	•		
	•		
			•
		•	
			•
		•	

## 請求の範囲

1. (補正後) 少なくとも表面層と再帰反射素子層とを包含する 再帰反射シートであって、該再帰反射シートは、脂環式ポリオレ フィン樹脂または脂環式アクリル樹脂から成る少なくとも一層 の破壊層を包含しており、かつ該再帰反射シートは、さらに、表 面層上に接着剤層を設けて、基材に貼着させた後に、基材から強 制的に剥離させたとき、該接着剤層と焦点調節層の間のいずれか の層または層の間で、該破壊層との界面での剥離および/または 該破壊層の破壊、または焦点調節層と鏡面反射層との間で該破壊 10 層の破壊により剥離するか、または、該再帰反射シートは、さら に、鏡面反射層側に接着剤層を設けて、基材に貼着させた後に、 基材から強制的に剥離させたとき、表面層と焦点調節層の間のい ずれかの層または層の間で該破壊層と該破壊層と接する層との 界面での剥離および/または該破壊層の破壊、または、焦点調節 15 層と鏡面反射層との間で該破壊層の破壊により剥離することを 特徴とする破壊層の設置された再帰反射シート。

2.請求項1記載の再帰反射シートの光入射側表面の上、または、該再帰反射シートの光入射側の反対側に、更に接着剤層を設置したことを特徴とする破壊層の設置された再帰反射シート。

20

3. (補正後) 少なくとも表面層と再帰反射素子層と接着剤層を包含する再帰反射シートであって、該再帰反射シートは、脂環式ポリオレフイン樹脂または脂環式アクリル樹脂から成る少なくとも一層の破壊層を包含しており、かつ該再帰反射シートは、さ

ちに、表面層上に接着剤層を設けたものであるときは、基材に貼着させた後に基材から、強制的に剥離させたとき、該接着剤層と 焦点調節層の間のいずれかの層または層の間で該破壊層との界面での剥離および/または該破壊層の破壊により剥離するか、または、該再帰反射シートが鏡面反射層側に接着剤層を設けたものであるときは、基材に貼着させた後に、基材から強制的に剥離させたとき、表面層と焦点調節層の間のいずれかの層の間で該破壊層とき、表面層と無点調節層の間のいずれかの層の間で該破壊層と酸破壊層と接する層との界面での剥離および/または該破壊層の破壊、または、焦点調節層と鏡面反射層との間で該破壊層の破壊、または、焦点調節層と鏡面反射層との間で該破壊層の破壊、または、焦点調節層と鏡面反射層との間で該破壊層の破壊により剥離することを特徴とする破壊層の設置された再帰反射シート。

4. 該破壊層を構成する樹脂が、シクロペンタン系樹脂(下記式 1 a、1 b、1 c)、ビニルシクロペンタン系樹脂(下記式 2 a)、

15

10

20

## **Application Number Information**

Application Number: 10/569869

**Assignments** 

Filing or 371(c) Date: 00/00/0000 eDan

Effective Date: 02/28/2006

Application Received: 02/28/2006

Patent Number:

Issue Date: 00/00/0000

Date of Abandonment: 00/00/0000

Attorney Docket Number: 00250.000034 Status: 19 /APPLICATION UNDERGOING PREEXAM PROCESSING Status Date: 03/07/2006

Confirmation Number: 9753

Examiner Number: 00000 /\_,

Group Art Unit: 2872

Class/Subclass: 359/530.000

Lost Case: NO

Interference Number:

Unmatched Petition: NO

L&R Code: Secrecy Code:1

Third Level Review: NO

Secrecy Order: NO

**IFW Madras** 

Oral Hearing: **NO** 

Title of Invention: RETRORELFECTIVE SHEETING PROVIDED WITH DESTRUCTIVE

**LAYER** 

Bar Code PALM Location Location Date Charge to Loc	c Charge to Name Employed	e Name Location
Appln Contents Petition Info Atty/Agent Info	Continuity/Reexam	Foreign Data
Search Another: Application #	or Patent#	Search
PCT / Search	or PG PUBS #	y - Nation - Commonwealth - Commonwe
Attorney Docket #	Search	
Bar Code # So	earch .	

To go back, right click here and select Back. To go forward, right click here and select Forward. To refresh, right click here and select Refresh.

Back to OASIS | Home page

http://EXPOWEB1:8001/cgi-bin/expo/GenInfo/snquery.pl?APPL\_ID=10569869